

Scientific-Coordination Workshop on Non-Ideal Plasma Physics December 16-17, 2020, Moscow, Russia



SOFTENING OF THE HUGONIOT AND ANOMALOUS OPTICAL EMISSION FROM SHOCK FRONT IN SILICON AT 200-500 GPa

Nikolaev D.N., Kulish M.I., Dudin S.V., Mintsev V.B., Lomonosov I.V.,

Fortov V.E.

IPCP RAS, Chernogolovka, Russia nik@ficp.ac.ru

Кремний: полупроводник с шириной запрещенной зоны 1.12 eV

Прозрачен в ИК, широко используется для изготовления инфракрасной оптики Максимальное давление ударного сжатия – **197 GPa** (Павловский, 1967) Ударная сжимаемость не исследовалась в полусферических взрывных генераторах и в лазерных ударных волнах.

Идея: измерить температуру ударного сжатия оптической методикой в окне прозрачности в ИК-диапазоне, в стиле измерения температур в прозрачных веществах (органический жидкости, стекла, ионные кристаллы, оксиды, силикаты, и.т.д.)

Ударная адиабата кремния



Fig. 4. Shock wave structure in silicon at P = 25 GPa



I wave. The values of longitudinal and bulk sound velocities,

C_L and C_B, are from McSkimin and Andreatch.¹¹⁾

Сложная структура ударной волны при низких давлениях: отличие скорости звука для разных ориентаций, упругие предвестники и две пластических волны

Металлизация

при 12.5 GPa

Плавление

при 65 GPa

T.Goto et al. Jpn.J.Appl.Phys 21 L369 (1982)



Fig. 3. Shock compression curve for three orientations of Si. The hydrostatic compression state (hydrostat) is deduced from the second-order Birch-Murnaghan equation of state with values of $K_0 = 97.9$ GPa and $K'_0 = 4.2.^{11}$

V/V0

0.7

0∟ 0.5

0.6

Phase

0.8

HEL

1.0

Hydrostat

0.9

Оптические свойства кремния: окно прозрачности





4-канальный ик-пирометр для экспериментов с кремнием

Полосы: 1300, 1500, 1600, 1800 nm.

Используется кварцевое волокно и линзы – ограничение сверху 2.5 мкм

Маховский генератор ударных волн



Detonation ignition



Давление ударного сжатия кремния до 500 GPa 1-ступенчатый генератор (2012-2014). Масса BB: 3.9 kg и 12.5 кг. Диаметр центрального стержня 20 mm.

Nikolaev D., Ternovoi V., Kim V., Shutov A. Plane shock compression generators, utilizing convergence of conical shock waves // Journal of Physics: Conference Series. 2014. V. 500. № 14. P. 1-5.

Определение ударной сжимаемости: метод отражения





Ударная адиабата и разгрузка кварца: расчет по модифицированному УРС [1].

- 1. I.V. Lomonosov, A.V. Bushman, V.E. Fortov, K.V. Khishenko. Caloric equations of state of structural materials. In: High Pressure Science and Technology – 1993. Eds. S.C.Schmidt, et al. AIP Press, N.Y., 1994, Part 1. p.117 – 120.
- 2. D. Knudson and M. P. Desjarlais. Shock Compression of Quartz to 1.6 TPa: Redefining a Pressure Standard. Phys. Rev. Lett. 103, 225501 (2009);
- 3. *M. D. Knudson, M. P. Desjarlais.* Adiabatic release measurements in α-quartz between 300 and 1200 GPa: Characterization of α-quartz as a shock standard in the multimegabar regime. Phys Rev B 88, 184107 (2013).

Схема измерительной сборки.

Эксперимент по схеме отражения: ударная волна из эталона переходит в образец



Образцы кремния: 2мм чистый не допированный или 0.35 мм радиотехнический с электронной проводимостью

Экспериментальные сигналы

Быстрые детекторы, видимый диапазон Разрешение около 300 пс

Пирометр, ик-диапазон. Хуже временное разрешение













Обработка скоростей



Обработка быстрых детекторов видимого диапазона 6 детекторов

Обработка быстрого детектора ик- диапазона

PCP





Температура ударного сжатия кремния





1998: попытка измерить температуру в ударной волне напрямую, 6 МБар, измерение интенсивности фотонов видимого диапазона, вылетающих с фронта УВ. Регистрация – скоростная стрик-камера. Получено **1.4 Эв** при расчетной температуре **4.2 Эв**.



FIG. 2. Rise of optical emission signals (normalized to their peak values) in two spectral bands together with predictions for the indicated levels of preheat.



FIG. 4. (a) Structure of a 6.6 Mbar (20.7 km/s) shock wave in silicon. (b) Reflectivity R_{λ} (for the case with AR coating) and spectral emission F_{λ} (without AR coating) at $\lambda = 532$ nm of a 20.7 km/s shock wave as calculated with our model (solid line). The calculated signals are smoothed with a 7 ps FWHM Gaussian distribution. Unsmoothed interference fringes (dotted line) are shown for the reflection signal only. The calculated F_{λ} curve has been multiplied by the indicated factor. The observed



T.Lower, V.Kondrashov, M.Basko, A.Ng Phys.Rev.Lett.80, 18, 1998

Возможное объяснение: возникновение экранирующего слоя электронов перед ударной волной при фотоионизации кремния фотонами, вылетающими из горячего фронта ударной волны.



1970-е: открыт эффект фотоионизации полупроводников лазерным импульсом Используется для быстрой модуляции излучения СО₂-лазера или THz волн При достаточной мощности лазера и плотности носителей заряда – зеркальное отражение





Fig. 3. Submillimeter wave (SMMW) signals measured in reflection and transmission after 1064 nm excitation.

Fig. 1. Schematic of the experimental configuration.

T. Nozokido. Modulation of submillimeter wave radiation by laser-produced free carriers in semiconductors Electronics and communications in Japan, p.2, v.80, No.6, 1997



Figure 4(a) shows the structure of a 20.7 km/s shock wave in silicon as calculated with our model. Because of the electron heat conduction, the electron temperature T_{e} is continuous across the jump of the ion temperature T_i and density ρ . The ionization degree jumps discontinuously from $z \approx 1$ to $z \approx 3$ because the band gap closes inside the density jump (at $\rho = 3.6 \text{ g/cm}^3$). The critical density of free electrons (where the plasma frequency ω_n is equal to ω) for $\lambda = 2\pi c/\omega = 532$ nm occurs some 15 nm ahead of the density discontinuity in the electron precursor. The slope of the Poynting vector S_{poy} , calculated by solving the Helmholtz wave equation for the $\lambda = 532$ nm probe light and normalized to its value at 30 nm ahead of the density jump, illustrates the absorptivity (hence, the emissivity) of silicon across the shock front.

Рисунок из статьи Lower, Kondrashov 1998

Они пытались объяснить заниженную температуру (с 4.2 Эв до 1.4 Эв) электронным предвестником, возникающим из-за электронной теплопроводности. Быстрые электроны вылетают вперед фронта УВ. Их расчеты дали занижение видимой оптикой температуры до 3.6 Эв.

Фотоионизация: найдутся тепловые фотоны, испускаемые фронтом УВ с энергией, достаточной для фотоионизации (>1.1Эв), и с пробегом в холодном кремнии около микрона. Оценки пробегов: 0.26 μ m at λ = 430 nm и 1.6 μ m at λ = 570 nm. Таким образом, поглощающий слой имеет толщину не 20 нм, а на 2 порядка больше, 1-2 мкм. Температура занижается с 40000К до 10000К

4-канальный быстрый пирометр



900 1000 1100 1200







Установлены между торцом световода и сферической линзой на фотодиоде. Полосы 560, 694, 850, 940 нм

Разгрузка в вакуум Обработка: при известном D линейная

зависимость I(t) > I(d) > коэффициент поглощения и длина пробега фотонов





Кремниевая пластина для микросхем d=0.35мм









Температуры в пике подросли, но не дотягивают до расчетных. **IPCP** Пробеги фотонов соответствуют холодному кремнию Эксперимент 2020 18000 50000 . Sesame 3810 — Hu, Militzer, KSMD+OFMD 2016 --- Ломоносов, Бушман 1996 16000 Ο Lower, Kondrashov, Basko, Ng 1998 40000 -14000 Ng, Celliers 1995 QEOS pacyer 0 12000 30000 C 10000 \mathbf{X} \mathbf{X} Ļ, 8000 20000 330 GPa 6000 507 GPa 10000 4000 Peak temperature vs. wavelength Ī ፤ ‡<u>₹</u> 2000 -600 700 800 900 500 1000 0 100 200 300 400 500 600 <u>λ. nm</u> 0 90 330 GPa 0 P, GPa 80 507 GPa 0 Theory (C. Schinke et al 2015) Si-18 507 GPa 70 0.01 850nm 60 50 L, mkm 1E-3 40 30 20 1E-4 linear dependance Log(I) from t 10 20 0 0

800

900

1000

700

400

500

600

-165

-160

t ns

-155

Эксперимент с P_H=507 GPa: изоэнтропа разгрузки близка к критической





U, km/s



Получены новые данные по ударной сжимаемости монокристаллического кремния до давления 507 ГПа. Подтверждается значительно более мягкий ход ударной адиабаты по сравнению с экстраполяцией точек Павловского 1967 г.

Получены данные о яркостной температуре фронта УВ в кремнии в ик-диапазоне ($\lambda = 1300\text{-}1800\text{nm}$) в области давления 70 – 507 GPa

Полученная температура оказалась значительно ниже, чем дают расчеты по известным уравнениям состояния

Возможное объяснение – оптический эффект типа экранирования ик-излучения слоем с высокой электронной плотностью перед фронтом ударной волны. Одно из возможных объяснений - механизм фотоионизации

Выполнены эксперименты по наблюдению выхода ударной волны в вакуум Температуры в пике выросли до 14-16 кК, но так же не дотягивают до расчета. Экранирование влияет и на эту постановку.

Нарастания сигнала пересчитаны в коэффициенты поглощения на 4 длинах волн. Пробеги фотонов соответствуют холодному кремнию.

Спасибо за внимание!

